# 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59—185311

f) Int. Cl.<sup>3</sup>
 G 02 F 1/03

5/174

G 02 B

識別記号

庁内整理番号 7448-2H 8106-2H ❸公開 昭和59年(1984)10月20日

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

分光制御型光スイッチ

2)特

图58-59949

22出

頁 昭58(1983)4月7日

⑫発 明 者 川口隆夫

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

切発 明 者 足立努明

門真市大字門真1006番地松下電 器產業株式会社內

⑫発 明 者 和佐滑孝

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 工業技術院長

明 細 🗗

1、発明の名称 光制御型光スイッチ

## 2、特許請求の範囲

(2) PLZT系料膜において、PbとTiのモル

比率 Pb/Tiが、

O,65 < Pb/Ti < O.90

の範囲にあることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の光制御型光スイッチ。

3、発明の詳細な説明

産衆上の利用分野

本発明は光制御型光スイッチに関する。等に本 発明は将膜光導波路用の全反射型の光制御型光ス イッチの構成とその構成材料に関するものである。 従来例の構成とその問題点

従来、光制御型光スイッチとして例えばLINbOs単結晶のような電気光学効果による屈折率変化を利用した光学材料が用いられていた。この場合、例えば第1図に示すように表面を研磨したLINbOs単結晶茘板11の表面層にTi金属を拡散させて互いに交差する光導破路12を形成するとともに、制御電極13を石英ガラスからなるパッファ層14を介して光導破路の交差路15上に設け、さらに光起電力順16を設け、この膜16と電低13を電気的に接続した制御電極空隙131に電界を印

加し、電便空隙131下の光導皮路の紀折率を低下させ低屈折率層を形成し、光導皮路12中を伝搬する光を低屈折率層との界面で全反射させ光スイッチにしようとするものであった。すなわち、たとえば81から82に進む光を電圧の印加により81から85に変更させるものである。

5 ,,......... 3

膜25と電極13との電気的接続も容易で信頼性 の高い光スイッチを提供することができる。

発明の目的

 は実用性に欠くという欠点があった。

以上の欠点を克服するために本発明者らは、電気光学効果の大きいPLZT系滑膜からなる光制御型光スイッチを提案した。すなわち、第2図に示すように例えばサファイヤ(αーアルミナ)基板21上を保護被膜22で復い、この保護被膜22で夏いに交差する牌23を設け且つこの解23にPLZTセラミクスを埋散することによりRS(raised strip)型光導破路24を形成し、さらに光導波路24上に石英ガラスからなるパッファ層14を介して制御電極13を設け、さらに光端波路24上に石英ガラスからなるが、水起電力膜25を形成した構造である。

この第2図の構成においては、PL2T系満膜からなる光導破路24の電気光学効果は大きいので、光スイッチの低電圧駆動化が実現され、同時に無処理を要しないため形成が容易であり微小光学素子の同一減板上での一体化が実現された。又、半導体素子との集積化もサファイヤ蒸板の使用により形成が容易となった。さらに、比較的小さな光起電力膜25を同一蒸板上に設けることができ、

6 ....

ある。特に本発明の目的は P L 2 T 系薄膜からなる光制御型光スイッチの構造と構成材料を提供するものである。 すなわち本発明は、 P L 2 T 系薄膜光制御型光スイッチの導放路構造に改良を加え、消光比ならびに分岐比を改善したものである。

発明の構成

本発明は、サファイヤ(αーアルミナ)を板上にPLZT系薄膜からなる少くとも2本の互外に交差する光導放路を形成し、上記交差路上に一定破路の電極空隙を設け、この電極空隙を上記光導放路の鋭角なる交差角の 2 等分線上に位置して配置を光導放路の影にに配置を光導放路の影に下下層を設けている。 上記光導放路を光導放路の間にPLZT系対は上記光導放路を、上記をBLZT系薄膜よりなる凸部に、一上記を記述ををPLZT系薄膜よりなる凸部に、地域を設けなる。

実施例の説明

第3図は本発明にかかる光スイッチの要部平面 構造なよび上記光スイッチを構成する光導放路の 要部断面構造である。同図において、サファイヤ (α-アルミナ)基板21上CPL2T系薄膜31 からなる少なくとも2本の交差する光導放路32 を形成し、この光導放路の交差路33上に設けら れた一定間隔の電極空隙13:を有し、電極空隙 131が上記光導波路32の鉄角なる交差角の2 等分線上に位置し、かつ光導波路32の交差路 33上に上記空隙131を形成するように制御電 敬13を配置し、光導波略32と制御電極13と の間にPLZT系料膜31より小さい屈折率を有 するパッファ周14を設け、さらに、上記光導放 路32を、PLZI系将膜31の一部32Aとこ の32A表面に形成した帯型のPL2T系薄膜よ りなるリッジ部32Bにて榕波し、サファイヤ基 板21上に光起電力膜34を設けかつ電気的に起 電力膜34と制御電板13とを電気的に結合させ て构成したものである。

本発明者らは上記第3図の构造において、従来

9 ~- :-

玻損失が20dB/cmを越え、又30μmを越えると素子寸法が大きくなり実用的ではない。また、ステップ高がリッジ部32Bを有する部分の腹厚の特段が現れにくくなった。さらに、上記符覧の光導放路32により、T:--拡散型LiNbOs光波改路に見られた光導放路の広がりがなく、又ステップ高も500nm以下でよいため、 平面 Rick が容易であり微小なマイクロレンズの組み込みのできることも確認した。

また、本発明者らは制御電配13の構成を詳細に調べた結果、最適の寸法の有することを見いいった。すなわち、電極空隙131の間隔が2~10 であると、スイッチング駆励電圧が低減隔が低減になって、また、また、ではエバネセントではによる光波ののでは、10 μ = 以上にすると電界が充分に空隙に印加されないので駆励電圧が高くなった。又、空隙131の段さは光辺破路32の交差部全体にわたって形

の光スイッチにおける拡散型導放路と異なり、PLZT系薄膜でリッジ部32Bを有する光導放路32でもモード変換が少なく、又光伝機損失も問題とならないことを見い出し、これらの発見に基づいて本発明にかかる光スイッチを実現した。

10 4. ..

成すると最良の消光比が得られたが、少なくとも 交差部の長さの劣以上あれば交差角 2 ° で 1 4dB 以上得られ実用上有用であることを確認した。

さらに、本発明者らは光起電力膜34をサファイヤ基板21上に直接形成し、制御電極13と電気的に結合するか、あるいは光起電力膜34をサファイヤ基板31上に接着配を介して一体化し制御電極13と電気的に結合たとえば A& ワイヤのボンディングにより結合しても静電および誘導電気 雑音が殆ど印加しないことを確認した。又、光起電力膜34は制御電極13に雑音が印加されず取扱いが容易なためサファイヤ基板21と一体化しておればよく、第3図の配置に制限されるものでない。この存成で光起電力膜34に光を照射していることを確認した。

本発明者らは、この種の前成において相成材料をさらに詳細に調べた結果、イオン師 登蒸着法たとえばマグネトロンスパッタ法を用いて P L Z T 系 期限 3 1 を形成すると、 Q 気光学効果の大きい

組成領域の存在することを発見し、この発見に挑 づきさらに有効な光スイッチが得られることを見 い出した。すなわち、本発明者らはスパッタ用タ - ゲット組成においてPbおよびT1 のモル比率 Pb/Tiが、0.6 5 ≤ Pb/Ti ≤0.9 0 の範囲 に おいてLiNbOs 単結晶と同等もしくはそれ以上の 電気光学効果を有すること見出した。さらにPb /Ti モル比率が 0.7 ≤ Pb/Ti ≤0.8 であれば、 LiNbOs単結晶に比べ2倍以上の電気光学効果の 有することも見出した。 Pb/Ti < 0.6 5 あるい は Pb/Ti > 0.9 0 の場合 LiNbO: 単結晶以下で あり本発明の目的にとって望ましくない。なお、 従来セラミクス材料においては、この0.65≤ Pb / Ti < O.9 O 笕囲の組成領域では電気光学効 果は期待されてなく、測定データもなかった。本 発明者らは、この組成笕囲を含む領域で割膜化を 試み、第4図に示すよりにセラミクス材料で予想 されなかった大きな電気光学効果を用いて光スイ ッチを模成し、駆動電圧の低い光スイッチを形成 できることを確認した。

13/2007

されないと考えられていた。しかし、第5図に示すように、20Vでスイッチング動作しており、同一制御電伍空隙間隔のTi拡散LiNbOs光導波路光スイッチの動作電圧50~60Vの投以下の動作電圧であり、突用上有効であることを確認した。

さらに本発明者らはPLZT系ᅒ膜31の111 面が基板表面に平行であれば光スイッチとして有効であることを見い出した。すなわち、上配PLZT系却膜31は制御電板13の主平面内における方位に関係なく大きな電気光学効果を有していることを発見した。このため、光導皮路32の主平面内での形成方位が任意であり、LiNbos 単結晶基板に比べ非常に形成が容易であるといり利点がある。

さらに本発明者らはパッファ P1 1 4 として、酸化タンタル、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛などの酸化物あるいは硫化ヒ菜、硫化亜鉛などの硫化物が有効であることを見い出した。これらの材料はP1 2 T 系料膜 3 1 との接着性が良く、又光伝域損失も増加させることなく形成でき

第4図において、Pb/Tiの比率を変えたときの電気光学効果の実測値を示す。同図において、 曲線41はPLZT系薄膜の2KV/mmの電界印加 時の電気光学効果のPb/Tiモル比率依存性を示 す。この曲線41との比較のため曲線42に Linbos 単結晶の特性を示した。同図より、Pb/ Ti モル比率が、O.65
Fb/Ti くO.90の範 囲ではLinbosよりも大きい電気光学効果が得られ、上記組成において本発明にかかる光スイッチ を構成すると、光起電力膜34に光を照射し所定 の電圧を発生させた場合制御電極13の空隙131 の間隔442で20Vでマルチモード光が完全に スイッチング動作した。

14. ..

具体例 1

次に、このPLZT系対版31の褒面を例えば 光辺波路幅20μm、交差角2°となるように、 フォトレジスト(例えばAZ1460B)でマス キングして、PLZT系剤膜31をイオンビームエッチング法により例えば66 nm だけエッチングを施した。このように加工するとリッジ部32m を有する導放路32に開じ込められ伝版31 を有する導放路32に開じ込められ伝版31 とが可能となる。次に、PLZT系剤によりパッファ層14として蒸剤によりパッファ層14として蒸剤により、アーザロの6328μm)であった、光起電力に発力したのち、光起電力膜で13と電気的に結合し、光スイッチを収成した。

上記の榕成において、例えば He - Ne レーザ光を光起 
を光起 
を光起 
を 
な力収 
3 4 に 
取射 し、出力 
電圧 
2 0 V 以上 
で、スイッチング動作することを 
確認した。 
又、 
上記光スイッチを 
金 
高容器 
内に設置し、 
光ファイ 
パを通して 
光起 
な力 
収に 
北を 
取射 して 
も同様に 
スイッチング 
の作し、 
分岐 
比・消光比の 
改善により

従来のLiNbOs 光導皮路光スイッチにない耐維音 性および漏話特性の優れたことを確認した。

#### 発明の効果

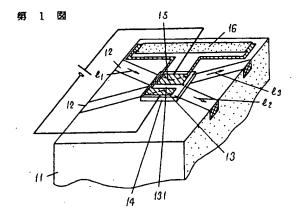
以上のように本発明にかかる光制御型光スイッチにおいては、従来のTi 拡散光導放路光スイッチにおいて形成のできなかった光検出架子を一体化でき、微小光学架子も容易に形成できる。更にマルチモードであるにもかかわらず、低雑音であり渦話特性も優れており、その工奏的価値は大なるものである。

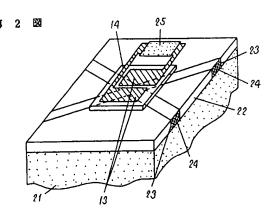
#### 4、図面の簡単な説明・

174...

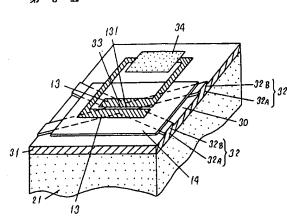
特許出願人 工業技術院長



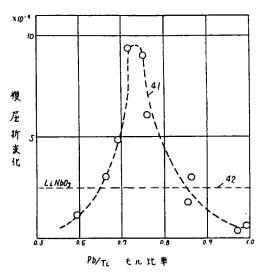




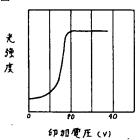
第 3 図



第 4 図



第 5 図





## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 59185311 A

(43) Date of publication of application: 20. 10 . 84

(51) Int. CI

G02F 1/03 G02B 5/174

(21) Application number: 58059949

(22) Date of filing: 07 . 04 . 83

(71)Applicant:

**AGENCY OF IND SCIENCE &** 

**TECHNOL** 

(72)Inventor:

KAWAGUCHI TAKAO ADACHI HIDEAKI **WASA KIYOTAKA** 

# (54) LIGHT CONTROL TYPE OPTICAL SWITCH

### (57) Abstract:

PURPOSE: To unite light sensors into one formation to facilitate of optical body. enhance and microelements, lowering noises characteristics of crosstalk by forming a photovoltaic film on a sapphire substrate, and electrically combining this film with control electrodes.

CONSTITUTION: The intended optical switch is provided with a sapphire (α- alumina) substrate 21, two light guides 32 crossing each other made of a PLZT type thin film 31 formed on the substrate 21, 2 control electrodes 13 arranged on the guides 32 so as to set the electrode gap 131 having a constant space on the line bisecting the acuter intersecting angles of the intersecting point 33 of the two guides 32, and a buffer layer 14 lower in refractive index then the thin film 31, formed between the guides 32 and the electrodes 13. The light guides 32 are

provided with protruded band-shaped parts 32B made of the thin film 31 on the surface of the film 31, a photovoltaic film 34 is formed on the substrate 21, and this film 34 is electrically combined with the electrodes 13.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

